Electrophotographic member with hydrazone or ketazine compounds

Patent number:

DE3147118

Publication date:

1982-07-01

Inventor:

Applicant:

SAKAI KIYOSHI (JP); MABUCHI MINORU (JP); SUZUKI

TOSHIKO (JP); EGARASHI YUJI (JP); ISHIKAWA

SHOZO (JP)

CANON KK (JP); COPYER CO (JP)

Classification:

- international:

G03G5/06

- european:

C07C109/12D; C07C109/16; G03G5/06B5D;

G03G5/06D2D; G03G5/06D2F; G03G5/06D4D

Application number: DE19813147118 19811127

Priority number(s): JP19810115483 19810723; JP19800166560 19801128

Report a data error here

Also published as:

US4420548 (A1)

GB2091434 (A)

Abstract not available for DE3147118 Abstract of correspondent: US4420548

An electrophotographic photosensitive member is characterized by having a layer containing at least one of hydrazone group compounds represented by the following formula (1) or of ketazine group compounds represented by the following formula (2): Formula (1) In the formula, R11 and R12 independently of one another represent hydrogen, substituted or unsubstituted aryl, or substituted or unsubstituted heterocyclic radical; R13 and R14 independently of one another represent substituted or unsubstituted alkyl, substituted or unsubstituted aralkyl, substituted or unsubstituted aryl, or substituted or unsubstituted heterocyclic radical; and R15 represents a divalent organic residue. Formula (2) In the formula, R21, R22, R23, and R24 independently one another represent substituted or unsubstituted alkyl, substituted or substituted aralkyl, or substituted or unsubstituted aryl, or R21 and R22, together with the nitrogen which links them, represent cyclic amino radical, and R23 and R24, together with the nitrogen which links them, represent cyclic amino radical.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift DE 3147118 A1

(5) Int. Cl. 3;

G 03 G 5/06



DEUTSCHES

Aktenzeichen:

Anmeldetag:

Offenlegungstag:

P 31 47 118.8

27.11.81

1. 7.82

(72) Erfinder:

Sakai, Kiyoshi, Mitaka, Tokyo, JP; Mabuchi, Minoru; Suzuki, Toshiko, Tokyo, JP; Egarashi, Yuji, Hino, Tokyo, JP; Ishikawa, Shozo, Sayama, Saitama, JP

PATENTAMT

30 Unionspriorität: 32

28.11.80 JP P166560-80

23.07.81 JP P115483-81

Anmelder:

Canon K.K., Tokyo, JP; Copyer K.K., Mitaka, Tokyo, JP

7 Vertreter:

Tiedtke, H., Dipl.-Ing.; Bühling, G., Dipl.-Chem.; Kinne, R., Dipl.-Ing.; Grupe, P., Dipl.-Ing.; Pellmann, H., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 8000 München

A »Lichtempfindliches Element für elektrofotografische Zwecke«

Ein fotoempfindliches Element für elektrofotografische Zwecke ist durch eine Schicht gekennzeichnet, die wenigstens eine Hydrazonverbindung der folgenden Formel (1) oder wenigstens eine Ketazinverbindung der folgenden Formel (2) enthält:

(Formel 1)

in der Formel (1) bedeuten R11 und R12 jeweils Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest; R13 und R₁₄ bedeuten jewells substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest, und R₁₅ bedeutet einen zweiwertigen organischen Rest.

in der Formel (2) bedeuten R₂₁, R₂₂, R₂₃ und R₂₄ jeweils substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, oder R21 und R22 stellen zusammen mit dem Stickstoff, der sie verbindet, einen cyclischen Aminorest dar und R23 und R24 stellen zusammen mit dem Stickstoff, der sie verbindet, einen cyclischen Aminorest dar.

$$R_{21}$$
 R_{22}
 R_{22}
 R_{23}
 R_{24}
 R_{24}
 R_{24}

TIEDTKE - BUHLING - KINNE GRUPE - PELLMANN

3147118

Patentanwälte und Vertreter beim EPA Dipt.-ing. H. Tiedtke Dipt.-Chem. G. Bühling Dipt.-Ing. R. Kinne Dipt.-Ing. P. Grupe Dipt.-Ing. B. Pellmann

Bavariaring 4, Postfach 20 24 03 8000 München 2

Tel.: 089-539653 Telex: 5-24845 tipat

cable: Germaniapatent München

27.November 1981

DE 1701

Patentansprüche

1. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element, gekennzeichnet durch eine Schicht, die mindestens eine Hydrazonverbindung der folgenden Formel (1) oder eine Ketazinverbindung der Formel (2) enthält: Formel (1)

worin R_{11} und R_{12} unabhängig voneinander Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes. Aryl oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest darstellen; R_{13} und R_{14} unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest bedeuten und R_{15} einen zweiwertigen organischen Rest darstellt;

1 Formel (2):

$$\begin{array}{c|c}
R_{21} & N \\
R_{22} & N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C=N-N=C \\
R_{23} & N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{23} & N
\end{array}$$

- worin R₂₁, R₂₂, R₂₃ und R₂₄ unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl bedeuten, oder R₂₁ und R₂₂ zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest darstellen und R₂₃ und R₂₄ zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest darstellen.
- 2. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element
 20 nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R₁₁ ein Rest
 aus der Gruppe p-Dialkylaminophenyl, p-Di-aralkyl-aminophenyl, p-Diarylaminophenyl, p-Morpholinophenyl, p-Piperidinophenyl, p-Pyrrolidinophenyl, p-Alkoxyphenyl, p-Dialkylamino-1-naphthyl und N-Alkylcarbanzolyl ist.
 - 3. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß R_{11} p-Dialkylaminophenyl ist.
 - 4. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß R₁₁ ein Rest aus der Gruppe p-Dimethylaminophenyl, p-Diethylaminophenyl nyl, p-Dipropylaminophenyl und p-Dibutylaminophenyl ist.

_3147118A1_I_>

INSDOCID: <DE_

- 5. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß R₁₁ p-Diethylaminophenyl ist.
- 6. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß $R_{1,2}$ Wasserstoff ist.
- 7. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß $R_{1,2}$ substituiertes oder unsubstituiertes Aryl ist.
- 8. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Aryl ein Rest aus der Gruppe Phenyl und p-Dialkylaminophenyl ist.
- 9. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R_{15} ein zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest ist, der substituiert sein kann.
- 10. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Kohlen-wasserstoffrest ein Rest aus der Gruppe Alkylen und Arylen ist.
- 11. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Elemen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Kohlenwasserstoffrest ein Rest aus der Gruppe Methylen, Ethylen, p-Phenylen und 2,7-Naphthylen ist.

12. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R_{15} ein zweiwertiger organischer Rest aus der Gruppe

$$-$$
 co $-$, und $-$ ist.

13. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R₁₅ ein zweiwertiger organischer Rest ist, der von einem heterocyclischen Ring aus der Gruppe Pyridin, Chinolin, Carbazol, Phenothiazin und Phenoxazin abgeleitet ist.

- 14. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element 30 nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß R₁₅ einen zweiwertiger organischer Rest bedeutet, der von N-Ethylcarbazol abgeleitet ist.
- 15. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß $\rm R_{13}^{}$ und $\rm R_{14}^{}$

BNSDOCID: <DE_____3147118A1_I_>

- gleich oder verschieden sind und jeweils einen Rest aus der Gruppe Phenyl, p-Dialkylaminophenyl, p-Diaralkylaminophenyl, p-Methoxyphenyl, Naphthyl, Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sek-Butyl, t-Butyl, 1,3-Dimethylbutyl, Benzyl, 2-Pyridyl, und 2-Chinolyl bedeuten.
- ment nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß R₁₃ und R₁₄ gleich oder verschieden sind und jeweils einen Rest aus der Gruppe Phenyl, p-Dimethylaminophenyl, p-Diethylaminophenyl, p-Diethylaminophenyl, p-Ethoxyphenyl, \(\beta-Naphthyl, Methyl, Ethyl, und 1,3-Dimethylbutyl bedeuten.
 - 17. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß $\rm R_{13}$ und $\rm R_{14}$ jeweils Phenylgruppen sind.

- 18. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß R_{13} und R_{14} jeweils p-Diethylaminophenylgruppen sind.
- 19. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß R_{13} und R_{14} jeweils β -Naphthylgruppen sind.
- 20. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß $\rm R_{13}$ und $\rm R_{14}$ jeweils Methylgruppen sind.
- 35 21. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element

- l nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß R_{13} und R_{14} jeweils Ethylgruppen sind.
- 22. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß R_{13} eine 1,3-Dimethylbutylgruppe und R_{14} eine Phenylgruppe ist.
- 23. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R₂₁, R₂₂, R₂₃ und R₂₄ gleich oder verschieden sind und jeweils einen Rest aus der Gruppe Methyl, Ethyl, n-Propyl, n-Butyl, Benzyl, 2-Dimethylaminoethyl und 2-Ethoxyethyl bedeuten.
- 24. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß R_{21} , R_{22} , R_{23} und R_{24} jeweils Ethylgruppen sind.
- 25. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element 20 nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R₂₁ und R₂₂ zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet und R₂₃ und R₂₄ zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, jeweils einen Ring aus der Gruppe Pyrrolidin, Piperadin- und Morpholin-Ringe bilden.
 - 26. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Kombination aus den benachbarten Resten $\rm R_{21}$ und R $_{22}$ mit dem Stickstoffatom, das $\rm R_{21}$ und R $_{22}$ verbindet, und die Kombination aus den benachbarten Resten R $_{23}$ und R $_{24}$ mit dem Stickstoffatom, das R $_{23}$ und R $_{24}$ verbindet, jeweils einen Pyrrolidinring bildet.
- 27. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht,

- die wenigstens eine Hydrazonverbindung oder eine Ketazinverbindung enthält, die Funktion hat, die in einer Ladungserzeugungsschicht erzeugte elektrische Ladung zu transportieren.
 - 28. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrischen Ladungen Löcher enthalten oder aus Löchern bestehen.

- 29. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht, die wenigstens eine Hydrazonverbindung oder wenigstens eine Ketazinverbindung enthält, in Berührung mit der Ladungserzeugungsschicht steht bzw. ausgebildet ist.
- 30. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht, die wenigstens eine Hydrazonverbindung oder wenigstens eine Ketazinverbindung enthält, auf bzw. über der Ladungserzeugungsschicht ausgebildet bzw. angeordnet ist.
- 31. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungserzeugungsschicht eine Verbindung aus der Gruppe 30. Azopigmente, Pyryliumfarbstoffe, Thiopyryliumfarbstoffe, Triarylmethanfarbstoffe, Thiazinfarbstoffe, Cyaninfarbstoffe, Phthalocyaninfarbstoffe, Indigofarbstoffe, Thioindigofarbstoffe, Chinacridonpigmente, Quadratsäurepigmente und polycyclische Chinonpigmente enthält.

32. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungserzeugungsschicht ein Bisazopigment und ein Bindemittel enthält.

5

33. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungserzeugungsschicht Methin-Farbstoffe, die von Quadratsäure abgeleitet sind, und ein Bindemittel enthält.

10

15

20

25

- 34. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungserzeugungsschicht aus einem durch Vakuumaufdampfung gebildeten Film aus Selen-Tellur besteht.
- 35. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungserzeugungsschicht aus einer Schicht aus amorphem Silicium besteht.
- 36. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht aus amorphem Silicium durch Abscheidung mittels Glimment-ladung gebildet worden ist.
- 37. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungserzeugungsschicht aus einem durch Vakuumaufdampfung gebildeten Film aus einem Perylen-Pigment besteht.
 - 38. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungserzeugungsschicht auf einer leitfähigen Schicht ausgebildet ist.

39. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß eine Zwischenschicht zwischen der leitfähigen Schicht und der Ladungserzeugungsschicht ausgebildet ist.

5

40. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht, die wenigstens eine der Hydrazonverbindungen oder der Ketazinverbindungen enthält, ein organisches, fotoleitfähiges Polymeres und ein Ladungserzeugungsmaterial enthält.

41. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß das fotoleitfähige Polymere Poly(N-vinylcarbazol) ist.

15

10

42. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß es aus wenigstens einer Hydrazonverbindung oder wenigstens einer Ketazinverbindung, einem Ladungserzeugungsmaterial und einem organischen fotoleitfähigen Polymeren besteht.

. 25

20

43. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daß das fotoleitfähige Polymere Poly(N-vinylcarbazol) ist.

* * 1

30

TIEDTKE - BULLING - KINNE GRUPE - PELLMANN

3147118

-10-

Patertanwälte und Vertreter beim EPA -Dipl.-ing. H. Tiedtke Dipl.-Chem. G. Bühling Dipl.-Ing. R. Kinne Dipl.-Ing. P. Grupe Dipl.-Ing. B. Pellmann

Bavariaring 4, Postfach 20 24 03 8000 München 2

Tel.: 089 - 53 96 53 Telex: 5-24 845 tipat

cable: Germaniapatent München

27.November 1981

DE 1701

Canon Kabushiki Kaisha
Tokyo, Japan
und
Copyer Kabushiki Kaisha
Tokyo, Japan

Lichtempfindliches Element für elektrofotografische Zwecke

Die Erfindung betrifft elektrofotografische, fotoempfindliche Elemente und insbesondere fotoempfindliche Elemente
für elektrofotografische Zwecke mit einer fotoempfindlichen
Schicht, die ein neues, organisches, fotoleitfähiges Material,
nämlich eine Verbindung mit einer Hydrazongruppe (nachstehend kurz Hydrazonverbindung genannt) oder eine Verbindung mit einer Ketazingruppe (nachstehend kurz Ketazinverbindung genannt) enthält.

Seit langem sind anorganische, fotoleitfähige Materialien, beispielsweise Selen, Cadmiumsulfid, Zinkoxid und so weiter bekannt, die als fotoleitfähige Materialien für elektrofotografische, fotoempfindliche Elemente verwendet werden. Diese fotoempfindlichen Materialien weisen

VIII/22 Deutsche Bank (Munchen) Kto 51/6(070

Dresidner Bank (Munchen) Klo. 3939 844

Postscheck (Munchen) Klo 670-43-804

zwar viele Vorteile auf, die beispielsweise darin bestehen, daß sie an einem dunklen Ort auf geeignete Potentiale aufgeladen werden können, daß die Ladung an einem dunklen Ort in geringem Maße abgegeben wird und daß die 5 Ladung durch Belichtung schnell abgeleitet bzw. abgegeben werden kann, jedoch haben sie auch zahlreiche Nachteile. Im Falle von fotoempfindlichen Elementen des Selen-Typs schreitet die Kristallisation des fotoempfindlichen Materials unter dem Einfluß der Umgebungsbedingungen, wie 10 Temperatur, Feuchtigkeit, Staub und Druck leicht voran, und zwar besonders merklich, wenn die Umgebungstemperatur 40°C überschreitet, was zu einer Erniedrigung der Ladefähigkeit und zu weißen Flecken auf dem Bild führt. Bei Einsatz dieser fotoempfindlichen Elemente und fotoemp-15 findlichen Elementen vom Cadmiumsulfid-Typ kann eine stabile Empfindlichkeit und Haltbarkeit im wiederholten Betrieb unter Bedingungen hoher Feuchte nicht erhalten . werden. Im Falle von fotoempfindlichen Elementen des 20 Zinkoxidtyps, die zur Sensibilisierung ein Sensibilisierungspigment benötigen, wobei Bengalrosa ein typisches sensibilisierendes Pigment ist, können stabile Bilder über eine lange Zeitdauer nicht erhalten werden, da das sensibilisierende Pigment dazu neigt, die durch 25 Koronaladung erfolgte Aufladung zu verschlechtern und bei Belichtung ein Ausbleichen zu verursachen.

Andererseits sind verschiedene Arten von organischen

fotoleitfähigen Polymeren bekannt geworden, von denen
das erste Polyvinylcarbazol war. Obwohl diese Polymeren
im Vergleich mit den anorganischen, fotoleitfähigen Materialien im Hinblick auf die Filmbildungseigenschaft,
geringes Gewicht und in einigen anderen Punkten verbessert sind, haben sie bisher in der Praxis keine Anwendung

DE 1701

l gefunden, weil sie noch unbefriedigende Filmbildungseigenschaften besitzen und den anorganischen, fotoleitfähigen Materialien, im Hinblick auf Empfindlichkeit, Haltbarkeit und Stabilität gegenüber Änderungen der Umgebungsbedingungen unterlegen sind.

Daneben sind die folgenden, niedermolekularen organischen fotoleitfähigen Materialien beschrieben worden. 1-Phenyl-3-(p-diethylaminostyryl)-5-(p-diethylaminophe-10 nyl)pyrazolin (US-PS 3 837 851), Hydrazone (US-PS 4 150 987), 9-Styrylanthracene (Jap.Offenlegungsschrift Nr. 94828/1976 und 94829/1876), 4-Chlorooxazole (Jap. Offenlegungsschrift Nr. 53278/1980), 2-Aza-g-fluorenone (Jap. Offenlegungsschrift Nr. 71236/1973), Bis(p-dialkylamino-15 styryl)phenyle (Jap.Offenlegungsschrift Nr. 31773/1975), 2,6-Bisstyryl-pyridine (Jap.Offenlegungsschrift Nr. 94828/1976), Spiro-pyrazoline (Jap.Offenlegungsschrift Nr. 112637/1979), N-(p-Dialkylaminophenyl)carbazole (Jap. Offenlegungsschrift Nr. 119925/1979), 2,5-Bis(p-dialkyl-20 aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole (Jap.Offenlegungsschrift Nr. 121742/1979), Bis(p-dialkyl-aminophenyl)alkane (Jap. Offenlegungsschrift Nr. 17105/1980), und Bis(p-dialkylaminophenyl)-chinolinoalkane (Jap.Offenlegungsschrift 25 Nr. 108667/1980).

Unter Verwendung geeigneter Bindemittel kann die mangelnde Filmbildungseigenschaft dieser niedermolekularen,
organischen, fotoleitfähigen Materialien behoben werden,
was ein Problem bei den organischen, fotoleitfähigen
Polymeren darstellt. Jedoch sind die niedermolekularen,
organischen, fotoleitfähigen Materialien im Hinblick
auf die Empfindlichkeit noch unbefriedigend.

35

- 1 Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines neuen, elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementes, mit einem neuen, organischen, fotoleitfähigen Material, das die vorstehend aufgeführten Nachteile nicht besitzt.
- 5 Gemäß eines weiteren Aspektes der Erfindung soll eine geeignete Ladungs-transportierende Verbindung für die Verwendung in fotoempfindlichen Schichten mit einem Schichtaufbau vorgesehen werden, der eine Ladungserzeugungsschicht und eine Ladungstransportschicht umfaßt.

Gegenstand der Erfindung ist ein fotoempfindliches Element für elektrofotografische Zwecke, das durch eine Schicht gekennzeichnet ist, die wenigstens eine Hydrazonverbindung der folgenden Formel (1) oder wenigstens eine Ketazinverbindung der Formel (2) enthält: Formel (1)

15

20

25

30

worin R_{11} und R_{12} unabhängig voneinander Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest bedeuten, R_{13} und R_{14} unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest bedeuten und R_{15} einen zweiwertigen, organischen Rest darstellt;

- worin R_{21} , R_{22} , R_{23} und R_{24} unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl bedeuten oder R_{21} und R_{22} zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest darstellen und R_{23} und R_{24} zusammen mit dem Stickstoffatom das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest darstellen.
- Die erfindungsgemäß verwendeten spezifischen Hydrazonund Ketazinverbindungen können durch die folgenden Formeln (1) bzw. (2) dargestellt werden. Formel (1)

In der Formel bedeuten R $_{11}$ und R $_{12}$ unabhängig voneinander Wasserstoff, Aryl (beispielsweise Phenyl, Naphthyl, Anthryl usw.) oder einen heterocyclischen Rest (einen 20 einwertigen heterocyclischen Rest, der von beispielsweise Pyridin, Chinolin, Carbazol, Phenothiazin, Phenoxazin usw. abgeleitet ist), wobei das Aryl und der heterocyclische Rest auch Substituenten aufweisen können. Das Aryl 25 ist bevorzugt durch eine disubstituierte Aminogruppe, (z.B. Dialkylamino wie Dimethylamino; Diethylamino, Dipropylamino und Dibutylamino, oder Diarylamino, wie Dibenzylamino, Diphenethylamino, Ditolylamino und Dixylylamino) und eine cyclische Gruppe (z.B. Morpholino, Pyrrolidino 30 und Piperidino, oder eine Alkoxygruppe, (z.B. Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Butoxy, insbesondere in 4-Stellung substituiert, wenn das Aryl, Phenyl oder Naphthyl ist. Alternativ kann das Aryl und der heterocyclische Rest durch Alkyl, (z.B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, 35

1 n-Butyl, t-Butyl, n-Amyl und t-Amyl) oder Halogen, (z.B. Chlor, Brom oder Jod) sein.

 R_{13} und R_{14} bedeuten unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, (z.B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sek-Butyl, t-Butyl, n-Amyl, t-Amyl, 1,3-Dimethylbutyl, n-Octyl, 2-Ethylhexyl, t-Octyl, 2-Hydroxyethyl, 3-Hydroxypropyl, 2-Chlorethyl, 3-Chlorpropyl, 2-Methoxyethyl und 3-Methoxypropyl) substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, (z.B. Benzyl, Phenethyl, Chlorbenzyl, Dichlorbenzyl, Methoxybenzyl, oder unsubstituiertes Aryl, (z.B. Phenyl, Tolyl, Xylyl, Diphenyl, Chlorphenyl, Dichlorphenyl, Trichlorphenyl, Methoxyphenyl, Dimethoxyphenyl, Cyanophenyl, ≪ -Naphthyl und 5-Naphthyl)oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest (einwertiger, heterocyclischer Rest, abgeleitet von Pyridin, Chinolin, Carbazol, Phenothiazin, Phenoxazin usw., der durch Alkyl, bei-**2Q** spielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl oder Amyl und dergleichen, Halogen, etwa Chlor, Brom und dergleichen Alkoxy, etwa Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy und dergleichen, Cyano und dergleichen substituiert sein kann).

R₁₅ bedeutet einen zweiwertigen organischen Rest einschließlich zweiwertige Kohlenwasserstoffreste, beispielsweise Alkylene, etwa Methylen, Ethylen, Propylen
und Butylen, und Arylene, wie Phenylen, Naphthylen und
Biphenylene; zweiwertige heterocyclische Reste, die von
Pyridin, Chinolin, Carbazol, Phenothiazin, und Phenoxazin
abgeleitet sind und die folgenden Reste:

DE 1701

Diese zweiwertigen organischen Reste können durch Alkyl (z.B.Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Amyl und Octyl, Halogen, (z.B. Chlor, Brom oder Jod) Alkoxy, (wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Butoxy) Nitro, Cyano, substituiertes Amino, (z.B. Dimethylamino, Diethylamino, Dipropylamino, Dibutylamino, Dibenzylamino und Diphenylamino) Acylamino, (z.B. Acetylamino, Propionylamino, Butyrylamino, Benzoylamino und Toluoylamino) Hydroxyl, Carboxyl und Sulfo substituiert sein.

Formel (2)

20

25
$$R_{22}$$
 R_{23}
 R_{24}
 R_{24}
 R_{24}
 R_{24}
 R_{24}
 R_{25}
 R_{24}
 R_{25}
 R_{24}

30 In der Formel bedeuten R₂₁, R₂₂, R₂₃ und R₂₄ unabhängig voneinander lineares oder verzweigtes Alkyl, etwa Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Amyl und Octyl, Aralkyl, wie Benzyl und Phenethyl, oder Aryl, wie Phenyl Tolyl, Xylyl, α-Naphthyl und β-Naphthyl. Die Kombination von R₂₁ und R₂₂ zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, und die Kombination von R₂₃ und R₂₄

1 zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, können jeweils eine cyclische Aminogruppe, beispielsweise eine Morpholino-, Pyrrolidino-, Piperidinogruppe oder ähnliche Gruppen bilden. Das Alkyl, Aralkyl, Aryl und 5 die cyclische Aminogruppe können auch durch Alkoxy, (wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Butoxy) Dialkylamino, (z.B. Dimethylamino, Diethylamino, Dipropylamino und Dibutylamino) Diaralkylamino, (z.B. Dibenzylamino und Diphenethylamino) Diarylamino, (z.B. Diphenylamino, Ditolylami-10 no und Dixylylamino) oder Halogen, (z.B. Chlor, Brom oder Jod) substituiert sein. Ferner kann das Aralkyl und die cyclische Aminogruppe auch durch Alkyl, beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl und Butyl substituiert sein. 15

Beispiele der durch die vorstehend aufgeführte Formel (1) dargestellten Hydrazonverbindungen werden nachstehend aufgeführt.

DE 1701

DE 1701

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{3}\text{-CH} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{C}_{2}^{\text{H}_{5}} \\ \text{C}_{2}^{\text{H}_{5}} \\ \text{C}_{2}^{\text{H}_{5}} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_{3}\text{-CH} \\ \text{CH}_{4}\text{-CH} \\ \text{CH}_{4}\text{-CH}$$

10

$$\begin{array}{c|c}
 & C_{2}^{H_{5}} \\
 & C_{2}^{H_{5}} \\
 & C_{2}^{H_{5}}
\end{array} > N - \begin{array}{c}
 & C_{1}^{H_{5}} \\
 & C_{2}^{H_{5}}
\end{array} > N - CH = N - N - CH_{2}^{T_{1}} N - N = CH - CH_{2}^{T_{1}} - N \\
 & C_{2}^{H_{5}}$$

25

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_{3} & CH_{3} \\
 & CH_{3} & CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_{2} \\
 & CH_{2} - CH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_{2} - CH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_{2} - CH_{2}
\end{array}$$

10 H-14
$$C_{2}^{H_{5}}$$
 $OC_{2}^{H_{5}}$ $OC_{2}^{H_{5}}$ $C_{2}^{H_{5}}$ $C_{2}^{H_{5}}$

25

H-17
$$\bigcirc N - \bigcirc N$$

$$C_{1}^{C_{2}}$$
 $C_{2}^{C_{2}}$ $C_{2}^{C_{2}$

$$C_{2}^{H}_{5}^{O} - C_{2}^{H}_{5}^{O} - C_{2$$

10
$$\begin{array}{c}
C_{2}^{H_{5}} \\
C_{2}^{H_{5}} \\
C_{2}^{H_{5}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C_{2}^{H_{5}} \\
C_{2}^{H_{5}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C_{2}^{H_{5}} \\
C_{2}^{H_{5}}
\end{array}$$

25
$$C_{2}^{H_{5}} > N - C_{1} - C_{1} - N - N = C_{1} - N - N = C_{2}^{H_{5}} + C_{2}^{H_{5}}$$

Diese Verbindungen können allein oder in Kombination mit anderen verwendet werden. Beispiele der durch die vorstehend erwähnte Formel (2) dargestellten Ketazinverbindungen sind nachstehend aufgeführt:

35 Verbindung Nr.

$$\begin{array}{c|c}
& & H_3^C \\
& & H_3^C \\
& & H_3^C \\
& & H_3^C \\
\end{array} \rangle_{N} \longrightarrow \begin{array}{c}
& & CH_3 \\
& & CH_3 \\
& & CH_3 \\
& & CH_3
\end{array}$$

30
$$H_{3}^{C} > N + H_{4}^{C} > N + H_{4}^{C}$$

$$H_5^{C_2} > N - C_2$$
 $H_5^{C_2} > N - C_2$
 $C = N - N = C$
 $C = N - N = C$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 \\
CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C=N-N=C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 \\
CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C_2H_5 \\
C_2H_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C_2H_5
\end{array}$$

- 1 Diese Verbindungen können alleine oder in Kombination mit anderen verwendet werden.
- Die durch die Formel (1) dargestellten Hydrazonverbindun-5 gen können in üblicher Weise synthetisiert werden, indem man ein Hydrazin der Formel

$$_{|}^{R}$$
13 $_{|}^{R}$ 14 (a) $_{|}^{H}$ 2 $^{N-N-R}$ 15 $_{|}^{-N-NH}$ 2

10

(worin R_{13} , R_{14} und R_{15} die vorstehend definierte Bedeutung besitzen) mit einer Carboxylverbindung der Formel

15

$$R_{11}$$
 C= 0 (b)

umsetzt (worin R_{11} und R_{12} die vorstehend definierte 20 Bedeutung besitzen).

Ein Verfahrensbeispiel zur Synthese einer typischen erfindungsgemäß verwendbaren Hydrazonverbindung wird nachstehend erläutert.

25

Synthesebeispiel 1

Synthese der Hydrazonverbindung Nr. H-1

30

Eine Mischung von 10,89 g (0,032 Mol) einer Hydrazinverbindung der Formel (a), worin R_{13} und R_{14} jeweils Phenyl bedeuten und R_{15} 2,7-Naphthylen ist, 11,35 g (0,064 Mol) einer Carbonylverbindung der Formel (b), worin R_{11} p-Diethylaminophenyl und R_{12} Wasserstoff ist, 100 ml Ethanol

und 100 ml Essigsäure wurde eine Stunde lang zur Durchführung der Reaktion gerührt. Die resultierende Lösung
wurde in Wasser gegossen und der resultierende Niederschlag wurde abfiltriert und getrocknet. Dieser Kuchen
wurde aus Methylethylketon umkristallisiert; es wurden
6,33 g gelbe Kristalle erhalten (Schmelzpunkt 147,5 150,0°C, Ausbeute 30 %).

10 Elementaranalyse

| | | berechnet für 44H46N6 | gefunden |
|----|---|-----------------------|----------|
| 15 | C | 80.19% | 80.17% |
| | Н | 7.05% | 7.06% |
| | N | 12.76% | 12.77% |
| | | • | <u> </u> |

In gleicher Weise können andere erfindungsgemäß verwendbare Hydrazonverbindungen synthetisiert werden.

Die durch die Formel (2) dargestellten Ketazinverbindungen können in üblicher Weise synthetisiert werden, indem man Hydrazin mit einer Ketonverbindung der Formel

$$\begin{array}{c|c}
R_{21} & & \\
R_{22} & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C & & \\
C & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{23} & \\
R_{24} & \\
\end{array}$$
(b)

umsetzt (worin R_{21} , R_{22} , R_{23} und R_{24} die vorstehend definierten Bedeutungen besitzen.

Ein Herstellungsbeispiel für die Synthese einer erfindungsgemäß verwendbaren Ketazinverbindung wird nachstehend erläutert.

35

DE 1701

Synthesebeispiel 2

Synthese der Ketazinverbindung Nr. K-1

In einen 100 ml Dreihalskolben wurden 10,38 g (0,032 Mol) 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, 15 ml Essigsäure und 1 g (0,016 Mol) Hydrazinhydrat (80 %) eingesetzt, und die Reaktion wurde bei 115°C eine Stunde lang durchgeführt. Die resultierende Flüssigkeit wurde abgekühlt und in Methanol gegossen. Der resultierende Niederschlag wurde filtriert und mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus Methylethylketon umkristallisiert, wobei 2,48 g orange gefärbte Kristalle erhalten wurden (Schmelzpunkt 207-209°C, Ausbeute, bezogen auf das Keton: 24,0 %).

Elementaranalyse:

| 20 | | berechnet für C42 ^H 56 ^N 6 | gefunden |
|----|----|--|----------|
| | C | 78.20% | 78.16% |
| | H. | 8.77% | 8.79% |
| 25 | N. | 13.03% | 13.05% |

In gleicher Weise können andere erfindungsgemäß verwendbare Ketazinverbindungen synthetisiert werden.

Die Hydrazon- und Ketazinverbindungen, die durch die Formeln (1) bzw. (2) dargestellt werden, können in irgendeinem Typ von elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementen, bei denen organische, fotoleitfähige

25

- Materialien eingesetzt werden, angewendet werden. Von diesen fotoempfindlichen Elementen werden die folgenden Typen bevorzugt:
- 5 1) Lichtempfindliche Elemente, bei denen durch Kombination einer Elektronen abgebenden Substanz und einer Elektronen aufnehmenden Substanz ein Charge-Transfer-Komplex gebildet wird;
- 2) Lichtempfindliche Elemente, bei denen ein organisches, fotoleitfähiges Material durch Zugabe eines Farbstoffs sensibilisiert wird;
- 3) Lichtempfindliche Elemente, bei denen ein Pigment in einer Löchermatrix dispergiert ist;
 - 4) Lichtempfindliche Elemente, bei denen die Funktionen einer Ladungserzeugungsschicht und einer Ladungstransportschicht zugewiesen werden;
 - 5) Lichtempfindliche Elemente, bei denen als Hauptkomponenten der fotoleitfähigen Schicht ein organisches, fotoleitfähiges Material und ein cokristalliner Farbstoff-Harz-Komplex eingesetzt werden, und
- 6) Lichtempfindliche Elemente, die einen Charge-Transfer-Komplex enthalten, dem ein organisches und ein anorganisches Ladungserzeugungsmaterial zugesetzt worden ist.

Die Typen 3) bis 6) werden besonders bevorzugt. Wenn die erfindungsgemäß eingesetzten Hydrazonverbindungen der Formel (1) oder Ketazinverbindungen der Formel (2) bei lichtempfindlichen Elementen des Typs 4) angewandt werden, d.h., wenn sie als Ladungstransportmaterial in

DE 1701

l den Ladungstransportschichten von lichtempfindlichen Elementen vom Typ 4) eingesetzt werden, worin die Funktionen der Ladungserzeugungsschicht zugewiesen werden, hat das resultierende fotoempfindliche Element eine verbesserte Empfindlichkeit und ein niedrigeres Restpotential. Dies beruht darauf, daß die erwähnten Hydrazonoder Ketazinverbindungen dazu befähigt sind, die in der Ladungserzeugungsschicht erzeugten Ladungen in wirksamer Weise zu transportieren, wenn die Schicht, die die erwähnte Hydrazon- oder Ketazinverbindung enthält, in Berührung mit der Ladungserzeugungsschicht ausgebildetwird bzw. so ausgelegt wird, daß sie die Ladungserzeugungsschicht berührt. In diesem Falle kann der Empfind-15 lichkeitsabfall und der Anstieg des Restpotentials beim wiederholten Betrieb auf ein praktisch vernachlässigbares Ausmaß unterdrückt werden. Demgemäß werden die fotoempfindlichen Elemente vom Typ 4) nachstehend im Detail beschrieben.

20

Ein Schichtaufbau umfaßt im wesentlichen eine leitfähige Schicht, eine Ladungserzeugungsschicht und eine Ladungstransportschicht und die Ladungserzeugungsschicht kann entweder über oder unter der Ladungstransportschicht 25 angeordnet sein. Im Falle der wiederholten Verwendung des fotografischen, fotoempfindlichen Elementes ist ein Schichtaufbau in der Reihenfolge leitfähige Schicht, Ladungserzeugungsschicht und Ladungstransportschicht bevorzugt, hauptsächlich wegen der physikalischen Festig-30 keit und in bestimmten Fällen wegen der Ladungshalteeigenschaften. Ggf. kann eine Haft- bzw. Verklebungsschicht zwischen der leitfähigen Schicht und der Ladungserzeugungsschicht zum Zwecke der Verbesserung der Haftung zwischen beiden Schichten vorgesehen werden. 35

Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen fotoempfindlichen Elementes ist in Fig. 1 gezeigt. Hierbei bedeutet (1) eine leitfähige Schicht, (2) eine Ladungserzeugungsschicht und (3) eine Ladungstransportschicht.

Zwischen der leitfähigen Schicht (1) und der Ladungserzeugungsschicht (2) kann eine Zwischenschicht in Form einer Verklebungsschicht vorgesehen sein.

10

Die Ladungstransportschicht wird erfindungsgemäß vorzugsweise durch Auftragen einer geeigneten Lösung einer Hydrazonverbindung der formel (1) oder einer Ketazinverbindung der Formel (II) und eines Bindemittels in einem 15 geeigneten Lösungsmittel und Trocknen der aufgetragenen Schicht gebildet. Beispiele für Bindemittel, die dafür eingesetzt werden können, sind Polysulfon, Acrylharze, Methacrylharze, Vinylchloridharz, Vinylacetatharz, Phe-20 nolharze, Epoxyharze, Polyester, Alkydharze, Polycarbonate, Polyurethan und Copolymere mit zwei oder mehreren Arten von wiederholenden Einheiten dieser Harze. Insbesondere sind Polyester und Polycarbonate bevorzugt. Fotoleitfähige Polymere, beispielsweise Poly(N-vinylcarba-25 zol), das selbst die Funktion des Ladungstransports ausübt, kann als Bindemittel eingesetzt werden.

Das Gewichtsverhältnis, in dem dieses Bindemittel mit
der Ladungen-transportierenden Verbindung vermischt wird,
beträgt vorzugsweise 100:10 bis 100:500. Die Dicke der
Ladungstransportschicht beträgt im allgemeinen 2 bis
100 µm, vorzugsweise 5 bis 30 µm. Die Ladungstransportschicht kann durch übliche Beschichtungsmethoden gebildet
werden, beispielsweise durch Beschichtung mittels eines
Abstreifmessers bzw. einer Klinge, Beschichtung mit einem

- Meyer-Stab, Sprühbeschichtung, Tauchbeschichtung, Perlbeschichtung, Schlitzdüsenauftragsbeschichtung und Vorhangbeschichtung (Curtain coating).
- 5. Eine Vielzahl von organischen Lösungsmitteln kann für die Beschichtungslösung zur Bildung der erfindungsgemäßen Ladungstransportschicht verwendet werden. Typische Beispiele dafür sind aromatische Kohlenwasserstoffe, etwa Benzol, Toluol, Xylol, Mesitylen und Chlorbenzol, Ketone wie Aceton und 2-Butanon, halogenierte, aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid, Chloroform und Ethylenchlorid, cyclische oder lineare Ether wie Tetrahydrofuran und Ethylether und Mischungen dieser Lösungsmittel.
 - Die Ladungstransportschicht gemäß der Erfindung kann ebenso eine Reihe von Zusatzstoffen enthalten, beispiels-weise Diphenyl, chloriertes Diphenyl, o-Terphenyl, p-Terphenyl, Dibutylphthalat, Dimethylglycolphthalat, Dioctylphthalat, Triphenylphosphat, Methylnaphthalin, Benzophenon, chloriertes Paraffin, Dilaurylthiopropionat, 3,5-Dinitrosalicylsäure, Fluorkohlenstoffe, Siliconöl, Siliconkautschuk und ferner Phenolverbindungen wie Dibutylhydroxytoluol, 2,2'-Methylen-bis-(6-t-butyl-4-methylphenol), ~Tocoptherol, 2-t-Octyl-5-chlorohydrochinon, und 2,5-Di-t-cetylhydrochinon.
- Als Ladungserzeugungsmaterial der Ladungserzeugungsschicht können irgendwelche Substanzen eingesetzt werden, die bei der Absorption von Licht mit einem hohen Wirkungsgrad Ladungsträger erzeugen. Bevorzugte Materialien dafür sind anorganische Substanzen etwa Selen, Selen-Tellur, Selen-Arsen, Cadmiumsulfid, amorphes Silicium und organische Substanzen,

- wie Pyrylium-Farbstoffe, Thiopyrylium-Farbstoffe, Triarylmethan-Farbstoffe, Thiazin-Farbstoffe, Cyanin-Farbstoffe, Phthalocyanin-Pigmente, Perylen-Pigmente, Indigo-Pigmente, Thioindigo-Pigmente, Chinacridon-Pigmente, Quadratsäure-Pigmente, Azo-Pigmente und polycyclische
- Chinon-Pigmente.

 Die Stärke der Ladungserzeugungsschicht beträgt zweckmä-

Bigerweise bis zu 5 µm, vorzugsweise 0,05 bis 3 µm.

Typische Beispiele des erfindungsgemäß verwendbaren Ladungserzeugungsmaterials sind nachstehend aufgeführt.

Ladungserzeugungsmaterial

- (1) Amorphes Silicium
- (2) Selen-Tellur
- (3) Selen-Arsen
- (4) Cadmiumsulfid

25 (6)
$$\bigcirc$$
-HNOC OH OCH₃ OCH₃OH CONH- \bigcirc -N=N- \bigcirc -N- \bigcirc -N-

30

20 OH CONH—

N=N—CH=C—

CN

**

25 (11) OH OH CONH-
$$\left\langle \right\rangle$$
 OH CONH- $\left\langle \right\rangle$ OH CONH- $\left\langle \right\rangle$

 $\begin{array}{c|c}
(12) & OH & OH & CONH-\\
-N=N-& O & C-& -N=N-\\
CH_3 & C-& -N=N-\\
\end{array}$

(13)

5 OH NHCOC
$$_2$$
H 5 OH CONH-

(14)

15

20
$$CH_3$$
 CH_3 OH CONH-

 CH_3 OH CO

(16)

30 (17)

35 .

(18)

5

(19)

15

20

123

25

OH CONH—

OH CONH—

$$N - N$$
 $CH = CH$
 $CH = CH$
 $CH = CH$
 $CH = CH$
 $CH = CH$

1 (22)

(23)

15 (24)

05 (25)

20

(26)

OH

$$N - N$$

OH

 $N - N$

OH

 $N - N$

OH

 $N - N - N$

OH

 $N - N - N - N$

OH

 N

1. (27)

(28)

(29)

20

25

(30)

5 (31)

 $\begin{array}{c|c} OH & OH \\ \hline ON=N- & O \\ \hline ON=N- & OH \\ \hline O$

15 (32)

25 (33)

(34)

(36)

5

(37)

10

15

(38)

20

25

(39)

30

(40)

(41)

25 (43)

15

$$\begin{array}{c|c}
OH & OH \\
N=N & OH \\
N & C & N=N \\
N & N & N & N \\
N & N$$

144

30

35 ...

5

(45)

(46)

20

OH

N=N-CH=CH-CH=N=N-N

O

$$C_{2}^{H}_{5}$$

CC

OH

CC

 $C_{2}^{H}_{5}$

OH

CC

 $C_{2}^{H}_{5}$

OH

OH

OH

OCC

 $C_{2}^{H}_{5}$

OCC

OCC

 $C_{2}^{H}_{5}$

(47)

(48)

10

(49)

(50)

20

25

- (51) Methin-Farbstoffe, die von Quadratsäure abgeleitet sind.
 - (52) Indigo-Farbstoffe (CI Nr. 78000)
 - (53) Thioindigo-Farbstoffe (CI Nr. 78800)
- 30 (54) Kupfer-Phthalocyanine

Diese Pigmente oder Farbstoffe können allein oder in Kombination mit anderen verwendet werden. Die Kristallformen dieser Pigmente können vom «-Typ, / -Typ oder
irgendeinem anderen Typ sein, jedoch ist der / -Typ besonders bevorzugt.

DNOTO--DE 2445

- Erfindungsgemäß kann die Bildung der Ladungserzeugungsschicht unter Verwendung der vorstehend erwähnten Pigmente durch Vakuumaufdampfung, Zerstäuben, oder Glimmentlädung je nach Art der Pigmente durchgeführt werden. Je
- nach Art des Pigmentes kann die Schicht auch gebildet werden, indem man eine Dispersion des Pigmentes in einer geeigneten Bindemittellösung durch ein geeignetes Beschichtungsverfahren aufbringt. Alternativ kann eine
- Schicht des Pigmentes auch ohne Verwendung eines Bindemittels gebildet werden. Die Pigmentdispersion kann nach
 bekannten Methoden unter Verwendung einer Kugelmühle,
 eines Zerkleinerungsgerätes und dergleichen hergestellt
 werden. Die Teilchengröße der Dispersion beträgt gewöhn-
- 15 lich bis zu 5 μm, vorzugsweise 2 μm und insbesondere 0,5 μm. Diese Pigmente können auch in einer Lösung aufgebracht werden, nachdem sie in einem Lösungsmittel vom : Amintyp, etwa Ethylendiamin, Diethylentriamin, Tetraethylenpentamin, Pentaethylenhexamin, Diethylaminopropyle
- amin, N-Aminoethylpiperazin, Benzyldimethylamin, α -Methylbenzyldimethylamin und Tridimethylaminomethylphenol aufgelöst wurden. Die Beschichtung kann durch übliche Beschichtungsmethoden, beispielsweise Beschichtung mit± tels einer Klinge, Beschichtung mit einem Meyer-Stab,
- 25 Sprühbeschichtung, Tauchbeschichtung, Perlbeschichtung, Schlitzdüsenauftragsbeschichtung und Vorhangbeschichtung (Curtain coating) erfolgen.
- Die Dicke der Ladungserzeugungsschicht beträgt erfindungsgemäß üblicherweise 5 μ m oder weniger, vorzugsweise 0,01 bis 1 μ m.
- Zu Bindemitteln, die in einer solchen Dispersion eingesetzt werden können, gehören Poly(vinylbutyral), Poly

- (methylmethacrylat), Polyester, Poly(vinylidenchlorid), Polyamide, chlorierte Kautschuke, Polyvinyltoluol, Polystyrol, Poly(vinylchlorid), Ethylcellulose, Polyvinylpyridin und Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymere.

 Der Bindmittelgehalt in der Ladungserzeugungsschicht beträgt üblicherweise bis zu 80 Gew.-%, vorzugsweise 50 Gew.-%. Um die Träger in die Ladungstransportschicht, die über der Ladungserzeugungsschicht in dem erfindungsgemäßen elektrofotografischen, fotoempfindlichen Element angeordnet ist, gleichförmig zu injizieren, kann die obere Deckfläche der Ladungserzeugungsschicht ggf. auf Hochglanz poliert werden.
- Die leitfähige Schicht kann von irgendeinem Typ sein, sofern sie Leitfähigkeit besitzt.
- Verschiedene herkömmliche Bindemittel können als Material für die vorstehend erwähnte Verklebungsschicht verwendet werden, einschließlich Casein, Poly(vinylalkohol), Nitrocellulose und Hydroxymethylcellulose.

Die Dicke der Verklebungsschicht beträgt gewöhnlich 0,1 bis 5 μm , vorzugsweise 0,5 bis 3 μm .

Bei den erfindungsgemäß eingesetzten Hydrazon- und Ketazinverbindungen handelt es sich um Löcher transportie rende Materialien. Wenn ein durch Laminieren einer leitfähigen Schicht, einer Ladungserzeugungsschicht und einer
Ladungstransportschicht in der erwähnten Reihenfolge
hergestelltes, lichtempfindliches Element angewandt wird,
muß deshalb die Oberfläche der Ladungstransportschicht
negativ geladen werden. Bei der bildmäßigen Belichtung des geladenen fotoempfindlichen Elements mit einem Bildmuster
werden in den belichteten Bereichen Löcher, die in der

..

35

Ladungserzeugungsschicht erzeugt worden sind, der Ladungstransportschicht zugeführt bzw. in diese injiziert und diese Löcher erreichen dann die Oberfläche und neutralisieren negative Ladung, wodurch das Oberflächenpotential abgeschwächt wird, was dazu führt, daß zwischen den belichteten und den nicht belichteten Bereichen ein elektrostatischer Kontrast hervorgerufen wird.

Zum Sichtbarmachen des elektrostatischen Kontrastes oder des elektrostatischen Ladungsbildes können verschiedene übliche Entwicklungsverfahren angewandt werden.

Die erfindungsgemäßen Hydrazon-und Ketazinverbindungen sind auch in anderen fotoempfindlichen Elementen als dem Typ 4) wirksam. Solche Ausführungsformen von lichtempfindlichen Elementen sind in einer Vielzahl von Patentschriften und anderen Druckschriften beschrieben worden, von denen einige nachstehend aufgeführt sind:

20

25

- (a) Lichtempfindliche Elemente, bei denen als Hauptbestandteile der fotoempfindlichen Schicht ein organisches, fotoleitfähiges Material und ein cokristalligen ner Komplex aus einem Farbstoff und einem Harz eingesetzt werden (US-PS 3 684 502 usw.),
- (b) lichtempfindliche Elemente, bei denen eine Pigmentdispersion in einer Löchermatrix eingesetzt wird (japanische Offenlegungsschrift 18545/1972 usw.),
- (c) lichtempfindliche Elemente, bei denen ein durch Zugabe eines Farbstoffs sensibilisierter, organischer Fotoleiter eingesetzt wird (US-PS 3832172 usw.),
- (d) lichtempfindliche Elemente, bei denen ein durch Kombinieren einer Elektronen abgebenden Substanz und einer Elektronen anziehenden Substanz erhaltener
 Charge-Transfer-Komplex eingesetzt wird (japanische Offenlegungsschrift Nr. 16197/1968 usw.),

(e) lichtempfindliche Elemente, bei denen ein Charge-Transfer-Komplex eingesetzt wird, zu dem ein organisches oder anorganisches Ladungserzeugungsmaterial hinzugegeben worden ist (US-PS 3 775 105 usw.).

5

10

Die erfindungsgemäßen fotoempfindlichen Elemente für elektrofotografische Zwecke können nicht nur in elektrofotografischen Kopiervorrichtungen, sondern in einem weiten Anwendungsbereich, beispielsweise bei Laser-Druck-vorrichtungen, Kathodenstrahlröhren-Druckvorrichtungen und Systemen für die elektrofotografische Herstellung von Druckplatten eingesetzt werden.

Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele näher erläutert.

Beispiel 1

25

Eine Lösung von Casein in wässrigem Ammoniak (11,2 g Casein, 1 g 28 %iges, wässriges Ammoniak, 222 ml Wasser) wurde mittels eines Meyer-Stabes auf einer Aluminiumplatte aufgetragen und getrocknet, um eine Verklebungsschicht mit einem Flächengewicht von 1,0 g/m² zu bilden.

Eine Dispersion von 5 g eines Bisazopigments mit der Struktur

30

15

in einer Lösung von 2 g Vinylbutyralharz (Grad der Butyralumwandlung: 63 Mol %) in 95 ml Ethanol wurde auf die
Haftschicht aufgebracht, um eine Ladungserzeugungsschicht
mit einem Flächengewicht von 0,2 g/m² nach dem Trocknen
zu bilden.

Durch Auflösen von 5 g der vorstehend erwähnten Hydrazonverbindung (H-1) und 5 g eines Polycarbonats auf Bisphenol A-Basis (über die Viskosität bestimmtes mittleres Molekulargewicht: etwa 30 000) in 150 ml Dichlormethan, wurde eine Lösung hergestellt, die auf die Ladungserzeugungsschicht aufgebracht und getrocknet wurde, um eine Ladungstransportschicht mit einem Flächengewicht von 10 g/m^2 zu bilden.

Das auf diese Weise hergestellte elektrofotografische fotoempfindliche Element wurde in einem statischen Verfahren unter Verwendung einer elektrostatischen Kopierpapiertestmaschine (Modell SP-428, hergestellt von Kawaguchi Denki K.K.) bei © 5 kV einer Koronaladung unterworfen. Nach 10 Sekunden langem Stehen an einem dunklen
Ort wurde das fotoempfindliche Element mit einer Intensität von 5 lx belichtet, um die Ladungshalteeigenschaften
zu prüfen.

Die Ergebnisse waren wie folgt, wobei Vo(V) das ursprüngliche Potential ist, Rv das Ladungsrückhaltevermögen
nach 10 sekündigem Stehen an einem dunklen Ort bedeutet
und E1/2 (lx · s) die Lichtmenge bedeutet, um das ursprüngliche Potential zu halbieren:

35 Vo : (480 V, Rv : 82 %, E1/2 : 3,6 lx.s

-49-

DE 1701

Die Messungen der Ladungshalteeigenschaften in den folgenden Beispielen wurden in gleicher Weise wie vorstehend durchgeführt, wenn nichts anderes bemerkt ist.

5 Beispiele 2 bis 18

Das folgende Pigment wurde auf jeweils 100 µm dicken Aluminiumplatten durch Vakuumaufdampfung abgeschieden, um eine Ladungserzeugungsschicht mit einer Dicke von 0.15 µm auf jeder Aluminiumplatte zu bilden:

Durch Auflösen von 5 g eines Polyesterharzes (Vylon 200, hergestellt von Toyobo Co., Ltd.) und jeweils 5 g der vorstehend erwähnten Hydrazonverbindungen (H-2 bis H-18) in 150 ml Dichlormethan wurde eine Lösung hergestellt, die auf jeder Ladungserzeugungsschicht aufgebracht und getrocknet wurde, um eine Ladungstransportschicht zu bilden.

Die Ladungshalteeigenschaften der auf diese Weise hergestellten elektrofotografischen Elemente sind in der Tabelle 1 gezeigt.

30

10

Tabellc 1

| _ | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|--------|--------|-------------|
| 5 | Beispiel Nr. | Verbindung Nr. | Vo(-V) | Rv (%) | E1/2 (lx.s) |
| | 1 | H-2 | 460 | 81 | 3.9 |
| 10 | 2 . | н-3 | 450 | 80 | 4.2 |
| | 4 | H-4 | 440 · | 79 | 4.0 |
| | 5 | н-5 | 430 | 78 | 4.2 |
| | 6 | н-6 | 440 | 78 | 3.8 |
| 15 | 7 | H-7 | 430 | 77 | 3.5 |
| | 8 | H-8 | 460 | 82 | 4.6 |
| | 9 | H-9 | 450 | 81 | 4.4 |
| | 10 | н-10 | 490 | 84 | 5.8 |
| 20 | 11 | н-11 | 480 | 82 | 5.4 |
| | 12 | H-12 | 500 | 87 | 6.7 |
| | 13 | H-13 | 460 | 83 | 3.8 |
| 25 | 14 | H-14 | 480 | 84 | 4.1 |
| | 15 | H-15 | 450 | 82 | 4.0 |
| | 16 . | н-16 | 490 | 86 | 6.6 |
| | 17 | н-17 | 470 | 83 | 6.9 |
| 30 | 18 | H-18 | 460 | 80 | 4.1 |

20

-51- DE 1701

Beispiel 19

Selen-Tellur (Tellur 10 Gew.-%) wurde durch Vakuumaufdampfung auf eine Aluminiumplatte aufgetragen, um eine 5 Ladungserzeugungsschicht mit einer Dicke von 0,8 µm zu bilden.

Dann wurde das gleiche Ladungstransportmaterial wie im Beispiel 1 auf die Ladungserzeugungsschicht aufgebracht und getrocknet, um eine ähnliche Ladungstransportschicht mit einem Flächengewicht von 11 g/m² zu bilden.

Die Ladungshalteeigenschaften des so hergestellten elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementes waren
wie folgt:

Vo : A 510 V, Rv : 82 %, E1/2 : 2,7 lx.s

Beispiel 20

1 g Kupfer-Phthalocyanin vom \$\beta\$-Typ wurde in einer Lösung dispergiert, die durch Auflösen von 5 g der Hydrazonverbindung (H-1), die auch im Beispiel 1 verwendet wurde,

25 und 5 g Poly(N-vinylcarbazol) (Molekulargewicht etwa 3,0 x 10⁵) in 150 ml Dichlormethan hergestellt wurde.

Die Dispersion wurde auf die gleiche Caseinschicht aufgetragen, die auf der gleichen Aluminiumplatte wie im Beispiel 1 gebildet worden war, und getrocknet,

um eine fotoempfindliche Schicht mit einem Flächengewicht von 10 g/m² zu bilden.

Die Ladungshalteeigenschaften des so hergestellten elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementes waren
wie folgt: In diesem Falle war das Element positiv aufgeladen.

DE 1701

1 Vo: @ 460 V, Rv: 79 %, E1/2: 16 lx.s

Beispiel 21

Eine Molybdänplatte bzw.-folie (Substrat) mit einer Dicke von 0,2 mm, dessen Oberfläche gereinigt worden war, wurde in einer definierten Lage in einer Glimmentladungs-Vakuumaufdampfungskammer fest angeordnet. Die Kammer wurde auf etwa 6.65×10^{-9} bar evakuiert. Danach wurde die 10 Eingangsspannung der Heizvorrichtung zum Erhitzen des Substrats erhöht, bis sich seine Temperatur auf 150°C stabilisiert hatte. Danach wurde eine Mischung von Wasserstoffgas und Silangas (10 Vol.-% Wasserstoffgas) in die Kammer eingeführt und der Druck in der Kammer wurde 15 auf 0.66 mbar stabilisiert, indem die Gaszufuhrmenge und das Hauptventil der Kammer reguliert wurden. Anschließend wurde eine Hochfrequenzstromquelle eingeschaltet, wodurch an die Induktionsspule eine Hochfrequenzspannung mit einer Frequenz von 5 MHz angelegt und in 20 dem Innenraum der Vakuumaufdampfkammer, der von der Induktionsspule umgeben war, eine Glimmentladung mit einer Eingangsleistung von 30 W erzeugt wurde. Unter diesen Bedingungen wurde auf dem Substrat amorphes Silicium 25 entwickelt bzw. gebildet. Die gleichen Bedingugen wurden aufrechterhalten, bis sich ein Film mit einer Dicke von etwa 2 µm gebildet hatte. Durch Abschalten der Heizvorrichtung und der Hochfrequenzstromquelle wurde die Glimm-. entladung gestoppt. Nachdem die Substrattemperatur auf 30 100°C gefallen war, wurden die Ausströmventile des Wasserstoffgases und des Silangases geschlossen. Danach wurde der Druck in der Kammer auf 1,33 x 10⁻⁸ bar reduziert und anschließend auf Atmosphärendruck zurückgebracht und schließlich das Substrat herausgenommen. Anschließend wurde in der gleichen Weise wie im Beispiel

1 auf der Schicht aus amorphem Silicium eine Ladungstransportschicht ausgebildet.

bei G6 kV ausgesetzt und unmittelbar danach mit einem Bildmuster belichtet, indem das Licht von einer Wolframlampe durch eine durchlässige Testkarte geschickt wurde.

Unmittelbar nach der Belichtung wurde ein positiv geladener Entwickler (mit einem Gehalt eines Toners und eines Trägers) auf die Oberfläche des fotoempfindlichen Elementes kaskadenformig auftreffen gelassen. Auf diese Weise wurde ein gutes Tonerbild auf der Oberfläche des fotoempfindlichen Elementes findlichen Elementes erhalten.

Beispiel 22

Ein elektrofotografisches, fotoempfindliches Element

wurde in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 hergestellt, außer daß die vorstehend erwähnte Ketazinverbindung (K-1) als Ladungs-transportierendes Material anstelle der Hydrazonverbindung (H-1) verwendet wurde.

Die Ladungshalteeigenschaften des fotoempfindlichen Elementes waren wie folgt:

Vo : - 580 V, Rv : 93 %, E1/2 6,9 lx.s

30

Beispiele 23 bis 32

Elektrofotografische, fotoempfindliche Elemente wurden in gleicher Weise wie in den Beispielen 2 bis 18 herge35 stellt, außer daß die vorstehend erwähnten Ketazinverbin-

- dungen (K-1 bis K-10) als Ladungs-transportierende Materialien anstelle der Hydrazonverbindungen einigemale verwendet wurden.
- Die Ladungshalteeigenschaften der fotoempfindlichen Elemente sind in der Tabelle 2 gezeigt.

<u>Tabelle 2</u>
Ladungshalteeigenschaften

| 15 | | · | <u> </u> | | |
|----|-----------------|-------------------|----------|--------|-------------|
| 15 | Beispiel Nr. | Verbindung Nr. | Vo(-V) | Rv (%) | E1/2 (lx.s) |
| | 23 | K-1 | 580 | 91 | 7.1 |
| 20 | 24 | K-2 | 580 | 92 | 7.8 |
| | 25 | K-3 | 600 | 90 | 8.7 |
| | 26 | K-4 | 590 | 94 | 10.2 |
| 25 | 27 | K-5 | 610 | 93 | 9.1 |
| | 28 | K-6 | 580 | 90 | 9.3 |
| | 29 | K-7 | 590 | 91 | 8.0 |
| | 30 · | K-8 | 590 | 93 | 10.8 |
| | 31 | K-9 | 600 | 93 | 8.3 |
| 30 | 32 | K-10 | 570 | 92 | 8.0 |

-55-

DE 1701

1

Beispiel 33

Selen-Tellur (Tellur 10 Gew.-%) wurde auf einer Aluminiumplatte durch Vakuumbedampfung aufgetragen, um eine Ladungserzeugungsschicht mit einer Dicke von 0,8 µm zu bilden.

Danach wurde eine Ladungstransportschicht auf dieser

Ladungserzeugungsschicht in der gleichen Weise wie im
Beispiel 22 aufgebracht, so daß das Flächengewicht der
Ladungstransportschicht 11 g/m² betrug.

Die Ladungshalteeigenschaften des so erhaltenen elektro15 fotografischen Elementes waren wie folgt: '

Vo : (570 V, Rv : 91 %, E1/2 : 5,8 lx.s

20

25

Beispiel 34

Ein elektrofotografisches, fotoempfindliches Element wurde in gleicher Weise wie im Beispiel 20 hergestellt, außer daß die Ketazinverbindung (K-1) anstelle der Hydrazonverbindung (H-1) verwendet wurde.

Die Ladungshalteeigenschaften des fotoempfindlichen Elementes waren wie folgt: In diesem Falle wurde das Element positiv aufgeladen.

30

Vo : (\div) 510 V, Rv : 88 %, E1/2 : 14 lx.s

Beispiel 35

Auf der im Beispiel 21 gebildeten Schicht aus amorphem Silicium wurde eine Ladungstransportschicht in der gleichen Weise wie im Beispiel 22 gebildet.

Das zu erhaltene fotoempfindliche Element wurde in gleicher Weise wie im Beispiel 21 getestet und es wurde ein gutes Tonerbild darauf erhalten.

10

15

20

25

30

Nummer:

Int. Cl.3:

314/116 G03G 5/06

Anmeldetag:

Offenlegungstag:

27. November 1981

1. Juli 1982

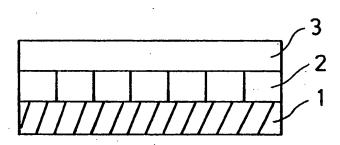


Fig. 1